# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-231803

(43) Date of publication of application: 19.08.2003

(51)Int.Cl.

C08L 69/00 C08J 5/00 C08K 5/13 C08K 5/1535 CO8K C08K G02C 7/02

(21)Application number: 2002-032926

(71)Applicant: MITSUBISHI ENGINEERING

PLASTICS CORP

(22)Date of filing:

08.02.2002

(72)Inventor: HIRAI YASUHIRO

YAMAZAKI TOSHIHIKO

**OKAZAKI KAZUO** 

# (54) POLYCARBONATE RESIN COMPOSITION AND MOLDING

(57)Abstract:

polycarbonate resin composition having excellent ultraviolet absorbing power, weather resistance, mold stain resistance, impact resistance, heat resistance, color tone stability and transparency. SOLUTION: The aromatic polycarbonate resin composition is obtained by mixing (a) 100 parts wt. of an aromatic polycarbonate resin with (b) 0.05-1 part wt. of an ultraviolet light absorber represented by structural

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an aromatic

formula (1) and (c) 0.01-2 parts wt. of a phosphite-based stabilizer. The aromatic polycarbonate resin has ≥300 ppm terminal hydroxy group concentration and ≤500 ppm

remaining monomer amount.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# 四公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2003—231803

(P2003-231803A)

(43)公開日 平成15年8月19日(2003.8.19)

31. <sup>7</sup>	識別配号		FΙ				テーマコード (参考)
69/00			C08	L 69/00		4F0	71
5/00	CFD		C08	J 5/00	CFD	4 J O	02
5/13			C08	K 5/13			
5/1535				5/1535			
5/3475				5/3475			
		審査請求	未請求	請求項の数8	OL	(全12頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特願2002-32926(P2002-32926)

(22) 出願日 平成14年2月8日(2002.2.8)

(71)出願人 594137579

三菱エンジニアリングプラスチックス株式

会社

東京都中央区京橋一丁目1番1号

(72)発明者 平井 康裕

神奈川県平塚市東八幡5丁目6番2号 三 菱エンジニアリングプラスチックス株式会

社技術センター内

(74)代理人 100077573

弁理士 細井 勇

最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】ポリカーボネート樹脂組成物および成形品

#### (57) 【要約】

【目的】紫外線吸収能および耐候性、金型汚染性に優れ、耐衝撃性、耐熱性、色調安定性、透明性に優れた芳香族ポリカーボネート樹脂組成物を提供することにある。

【解決手段】(a) 芳香族ポリカーボネート樹脂100 重量部に対して、(b) 下記構造式(1) で示される紫 外線吸収剤0.05~1重量部、(c) 亜リン酸エステ ル系安定剤 0.01~2重量部、を配合してなる芳香族ポリカーボネート樹脂組成物であって、上記芳香族ポリカーボネート樹脂が、その末端水酸基濃度が 300ppm以上であり、かつ、残存モノマー量が 500ppm以下のものであることを特徴とする芳香族ポリカーボネート樹脂組成物に関する。

【化1】

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a) 芳香族ポリカーボネート樹脂10 0 重量部に対して、

(b) 下記構造式(1) で示される紫外線吸収剤0.0 5~1重量部、

(c) 亜リン酸エステル系安定剤0.01~2 重量部、

$$H_3C \longrightarrow CH_3 \qquad H_3C \longrightarrow CH_3 \qquad (1)$$

【請求項2】 (c) 亜リン酸エステル系安定剤が下記 一般式(2)および/または下記一般式(3)に示され る化合物であることを特徴とする請求項1記載の芳香族 20 ポリカーボネート樹脂組成物。 ポリカーボネート樹脂組成物。

【化2】

$$P-(OR^1)_3$$
 (2)

(R1 は、置換基を有してもよい炭素数1~20の脂肪 族炭化水素基、脂環族炭化水素基または芳香族炭化水素 基を表す)

【化3】

$$(R^2)_m$$
 $CH_2$ 
 $P-O-R^4$ 
 $(R^3)_n$ 
 $(R^3)_n$ 

(R¹~R¹は、それぞれ置換基を有してもよい炭素数1 ~20の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基または芳 香族炭化水素基を表し、m及びnは、それぞれ0~4の 整数を表す。)

【請求項3】 芳香族ポリカーボネート樹脂100重量 部に対して、さらに(d)フェノール系抗酸化剤0.0 1~2 重量部を配合してなることを特徴とする請求項1 または請求項2記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成 物。

【請求項4】 芳香族ポリカーポネート樹脂100重量 部に対して、さらに(e) ベンゾフラノー2-オン型化 50 であることを特徴とする請求項1ないし請求項5のいず

を配合してなる芳香族ポリカーポネート樹脂組成物であ って、上記芳香族ポリカーボネート樹脂が、その末端水 酸基濃度が300ppm以上であり、かつ、残存モノマー 量が500ppm以下のものであることを特徴とする芳香 族ポリカーボネート樹脂組成物。

[化1]

合物 0. 0 0 3 ~ 1 重量部を配合してなることを特徴と する請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の芳香族

【請求項5】 (e)ベンゾフラノー2-オン型化合物 が、下記構造式(4)または(5)で表される化合物、 あるいはこれらの混合物であることを特徴とする請求項 4 記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。

【化4】

$$H_3C$$
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 

【化5】

【請求項6】 芳香族ポリカーボネート樹脂(a)が、芳 香族ジヒドロキシ化合物と炭酸ジエステルとのエステル 交換反応により製造された芳香族ポリカーボネート樹脂

れかに記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。

【請求項7】 請求項1ないし請求項6のいずれか1項に記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物より製造されたものであることを特徴とする成形品。

3

【請求項8】 請求項1ないし請求項6のいずれか1項 に記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物から製造さ れたものであることを特徴とするメガネレンズ。

### 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、芳香族ポリカーボ 10 ネート樹脂組成物に関する。詳しくは、紫外線吸収能及び耐候性、金型汚染性、耐加水分解性に優れ、耐衝撃性、耐熱性、色調安定性、透明性に優れた芳香族ポリカーボネート樹脂組成物、及び該組成物から得られる成形品、特に該組成物から製造されるメガネレンズに関する。

#### [0002]

【従来の技術】ポリカーボネート樹脂は、強度、剛性が大きく、また耐摩擦磨耗性が優れているので、例えば、自動車部品、各種精密機械部品等に広く用いられている。しかしながら、ポリカーボネート樹脂は耐候性が十分ではなく、例えば、屋外での使用または蛍光灯照射下での室内使用においては、製品の変色あるいは強度の低下により使用が制限されていた。このため、従来から種々の光安定剤が単独であるいは数種組み合わせて用いられており、特にベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤はその効果が比較的大きいので一般に用いられている。

【0003】例えば、特開平9-291205号公報にはポリカーボネート樹脂100重量部とベンゾトリアゾリルフェノール基を2個有する紫外線吸収剤0.5~3 30重量部を配合してなる樹脂組成物より形成されたメガネレンズについて記載されている。しかしながら、この発明で使用される紫外線吸収剤は、従来の1個のベンゾトリアゾリルフェノール基を有する紫外線吸収剤に比べ、

金型汚染性は改善されるものの紫外線吸収剤の添加量が 多いため、金型汚染性は未だ充分に満足すべきものでない。

【0004】また、特公平6-51840号公報にはポリカーボネート樹脂組成物100重量部に対して特定の構造で表されるアルキリデンピス(ベンゾトリアゾリルフェノール)化合物を $0.001\sim5$ 重量部添加された耐候性の改善されたポリカーボネート樹脂組成物が記載されているが、この公報では、前記紫外線吸収剤の添加により、高圧水銀灯による紫外線照射前後の黄色度の変化( $\Delta YI$ )が低下したことを示しているにすぎず、滞留成形性及び金型汚染性、耐加水分解性についてはなんら言及されていない。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、紫外線吸収能及び耐候性、金型汚染性、耐加水分解性に優れ、耐衝撃性、耐熱性、色調安定性、透明性に優れた芳香族ポリカーボネート樹脂組成物を提供することにある。

## 20 [0006]

【課題を解決するための手段】本発明は上記の問題を解 決するためになされたものであり、その要旨は、

(1) (a) 芳香族ポリカーボネート樹脂100重量部に対して、(b) 下記構造式(1) で示される紫外線吸収剤0.05~1重量部、(c) 亜リン酸エステル系安定剤0.01~2重量部を配合してなる芳香族ポリカーボネート樹脂組成物であって、上記芳香族ポリカーボネート樹脂が、その末端水酸基濃度が300ppm以上であり、かつ、残存モノマー量が500ppm以下のものであることを特徴とする芳香族ポリカーボネート樹脂組成物に関する。

[0007]

【化6】

【0008】(2) 亜リン酸エステル系安定剤(c)が下記一般式(2) および/または下記一般式(3) に示される化合物であることを特徴とする上記(1) 記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物に関する。

[0009]

$$P = (OR^1)_3$$
 (2)

(R¹は、置換基を有してもよい炭素数1~20の脂肪 50 族炭化水素基、脂環族炭化水素基または芳香族炭化水素

基を表す)

[0010]

【化8】

$$(R^2)_m$$

$$CH_2$$

$$P-O-R^4$$

$$(R^3)_n$$

 $(R^1 \sim R^4$ は、それぞれ置換基を有してもよい炭素数  $1 \sim 20$  の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基または芳香族炭化水素基を表し、m及び n は、それぞれ  $0 \sim 4$  の整数を表す。)

【0011】(3) 本発明は、芳香族ポリカーボネート 樹脂100重量部に対して、さらに(d) フェノール系 20 抗酸化剤0.01~2重量部を配合してなることを特徴 とする上記(1) または(2) 記載の芳香族ポリカーボ ネート樹脂組成物に関する。

【0012】(4)また本発明は、芳香族ポリカーボネート樹脂100重量部に対して、さらに(e)ベンゾフラノー2ーオン型化合物0.003~1重量部を配合してなることを特徴とする上記(1)ないし(3)のいずれかに記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物に関する。

【0013】(5)ベンゾフラノ-2-オン型化合物(e)が、下記構造式(4)または(5)で表される化合物、あるいはこれらの混合物であることを特徴とする上記(4)記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物に関する。

[0014]

【化9】

$$H_3C$$
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 

【0015】 【化10】

【0016】(6) 芳香族ポリカーボネート樹脂(a) が、芳香族ジヒドロキシ化合物と炭酸ジエステルとのエステル交換反応により製造された芳香族ポリカーボネート樹脂であることを特徴とする上記(1) ないし(5) のいずれかに記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物に関する。

【0017】(7)また本発明は、上記(1)ないし(6)のいずれかに記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物より製造されたものであることを特徴とする成形品に関する。

【0018】(8) さらにまた本発明は、上記(1) ないし(6) のいずれかに記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物から製造されたものであることを特徴とするメガネレンズに関する。

[0019]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。本発明における芳香族ポリカーボネート樹脂(a)は、原料として芳香族ジヒドロキシ化合物またはこれと少量のポリヒドロキシ化合物と炭酸ジエステルまたはホスゲンなどの炭酸結合を導入し得る化合物を用い、従来から知られている界面重縮合法、エステル交換法などによって製造することができる。このうち、エステル交換法によって製造されたものが好ましい。

【0020】芳香族ジヒドロキシ化合物としては、具体 的には、例えば、2,2-ピス(4-ヒドロキシフェニ ル)プロパン(通常ピスフェノールAと呼称される)、 2, 2-ピス(4-ヒドロキシー3, 5-ジメチルフェ ニル)プロパン、2,2-ビス(4-ヒドロキシ-3, 5-ジエチルフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-40 ヒドロキシー(3,5-ジフェニル)フェニル)プロパ ン、2、2ーピス(4ーヒドロキシー3、5ージプロモ フェニル)プロパン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフ ェニル) ペンタン、2,4'-ジヒドロキシージフェニ ルメタン、ピス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、ピ ス(4-ヒドロキシ-5-ニトロフェニル)メタン、 1, 1-ピス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、3, 3-ビス(4-ヒドロキシフェニル)ペンタン、1,1 ピス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、ビ ス(4-ヒドロキシフェニル)スルホン、2,4'-ジ 50 ヒドロキシジフェニルスルホン、ピス(4-ヒドロキシ

フェニル) スルフィド、4, 4'ージヒドロキシジフェ ニルエーテル、4,4'-ジヒドロキシ-3,3'-ジ クロロジフェニルエーテル、4,4'-ジヒドロキシー 2, 5-ジエトキシジフェニルエーテルなどが例示され る。これらの中でも2,2-ピス(4-ヒドロキシフェ ニル)プロパン [=ビスフェノールA] が好ましい。ま た、これらの芳香族ジヒドロキシ化合物は単独で、また は2種以上を併用して共重合体とすることもできる。

【0021】芳香族ポリカーポネート樹脂(a)の製造に 用いられる他方の原料である炭酸結合を導入し得る化合 10 物としては、ホスゲン、炭酸ジエステル類などが挙げら れる。炭酸ジエステル類の具体例としては、ジメチルカ ーボネート、ジエチルカーボネート、ジーtープチルカ ーポネート、ジフェニルカーポネート、およびジトリル カーポネートなどの置換ジフェニルカーボネートなどが 挙げられる。中でも好ましいのは、ジフェニルカーボネ ート、置換ジフェニルカーボネートであり、特に好まし いのはジフェニルカーボネートである。これらの炭酸ジ エステル類は、1種、または2種以上を併用してもよ

【0022】また、上記のような炭酸結合を導入し得る 化合物と共に、好ましくは50モル%以下、さらに好ま しくは30モル%以下の量でジカルボン酸類、またはジ カルボン酸エステル類を使用することができる。このよ うなジカルボン酸類またはジカルボン酸エステル類とし ては、テレフタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸ジフ ェニル、イソフタル酸ジフェニルなどが挙げられる。こ のようなカルボン酸類、またはカルボン酸エステル類を 炭酸ジエステル類と併用した場合には、ポリエステルカ ーポネートが得られる。

【0023】また、末端停止剤として、p-ターシャリ ープチルフェノール、クミルフェノールなどのフェノー ル類、2-メトキシカルポニルフェニルペンゾエート、 4-クミル安息香酸- (2'-メトキシカルポニルフェ ニル) エステル、2-エトキシカルポニルフェニルベン ゾエート、4-(o-メトキシカルポニルフェニル)オ キシカルボニル安息香酸-(2)-メトキシカルボニル フェニル) エステルなどのエステル類を、必要量使用す ることができる。

【0024】芳香族ジヒドロキシ化合物類と炭酸ジエス テル類との混合比率は、所望の芳香族ポリカーポネート 樹脂(a)の分子量と末端水酸基濃度により決められる。 芳香族ジヒドロキシ化合物類1モルに対して、炭酸ジエ ステル類を等モル量以上とするのが一般的であり、好ま しくは1.01~1.30モル、特に好ましくは1.0 1~1.20モルである。

【0025】エステル交換法により芳香族ポリカーボネ ート樹脂(a)を製造する際には、通常エステル交換触媒 が使用される。エステル交換触媒としては特に制限はな

アルカリ土類金属化合物類が使用され、これらの触媒 は、1種類、または2種以上を組み合わせて使用するこ とができる。また、助触媒として塩基性ホウ素化合物 類、塩基性リン化合物類、塩基性アンモニウム化合物 類、またはアミン系化合物類などの塩基性化合物類を併 用することもできる。

【0026】アルカリ金属化合物類の具体例としては、 リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウ ムの水酸化物、炭酸水素塩、炭酸塩、酢酸塩、リン酸水 素塩、フェニルリン酸塩などの無機アルカリ金属化合物 類や、ステアリン酸、安息香酸などの有機酸類、メタノ ール、エタノールなどのアルコール類、石炭酸、ビスフ ェノールAなどのフェノール類との塩などの有機アルカ リ金属化合物類が挙げられる。

【0027】アルカリ土類金属化合物類の具体例として は、ベリリウム、カルシウム、マグネシウム、ストロン チウム、バリウムの水酸化物、炭酸水素塩、炭酸塩、酢 酸塩などの無機アルカリ土類金属化合物類や、有機酸 類、アルコール類、フェノール類との塩などの有機アル 20 カリ土類金属化合物類などが挙げられる。

【0028】塩基性ホウ素化合物類の具体例としては、 テトラメチルホウ素、テトラエチルホウ素、テトラプロ ピルホウ素、テトラブチルホウ素、トリメチルエチルホ ウ素、トリメチルベンジルホウ素、トリメチルフェニル ホウ素、トリエチルメチルホウ素、トリエチルベンジル ホウ素、トリエチルフェニルホウ素、トリプチルベンジ ルホウ素、トリプチルフェニルホウ素、テトラフェニル ホウ素、ベンジルトリフェニルホウ素、メチルトリフェ ニルホウ素、プチルトリフェニルホウ素、等のナトリウ ム塩、カリウム塩、リチウム塩、カルシウム塩、マグネ シウム塩、バリウム塩、またはストロンチウム塩などが 挙げられる。

【0029】塩基性リン化合物類の具体例としては、ト リエチルホスフィン、トリーn-プロピルホスフィン、 トリイソプロピルホスフィン、トリーnープチルホスフ ィン、トリフェニルホスフィン、トリプチルホスフィ ン、または四級ホスホニウム塩などが挙げられる。

【0030】塩基性アンモニウム化合物類の具体例とし ては、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラ 40 エチルアンモニウムヒドロキシド、テトラプロピルアン モニウムヒドロキシド、テトラブチルアンモニウムヒド ロキシド、トリメチルエチルアンモニウムヒドロキシ ド、トリメチルベンジルアンモニウムヒドロキシド、ト リメチルフェニルアンモニウムヒドロキシド、トリエチ ルメチルアンモニウムヒドロキシド、トリエチルベンジ ルアンモニウムヒドロキシド、トリエチルフェニルアン モニウムヒドロキシド、トリプチルベンジルアンモニウ ムヒドロキシド、トリプチルフェニルアンモニウムヒド ロキシド、テトラフェニルアンモニウムヒドロキシド、 いが、主としてアルカリ金属化合物類、および/または 50 ベンジルトリフェニルアンモニウムヒドロキシド、メチ

9

ルトリフェニルアンモニウムヒドロキシド、ブチルトリフェニルアンモニウムヒドロキシドなどが挙げられる。 【0031】アミン系化合物類の具体例としては、4-アミノピリジン、2-アミノピリジン、N、N-ジメチル-4-アミノピリジン、4-ジエチルアミノピリジン、2-ヒドロキシピリジン、2-メトキシピリジン、4-メトキシピリジン、2-ジメチルアミノイミダゾール、2-メトキシイミダゾール、イミダゾール、アミノキノリンなどが挙げられる。

【0032】これらエステル交換触媒のうち、実用的にはアルカリ金属化合物類、塩基性アンモニウム化合物類、塩基性リン化合物類が望ましく、特にアルカリ金属化合物類が好ましい。

【0033】触媒の使用量は、芳香族ジヒドロキシ化合物類1モルに対して、 $1\times10^{-9}$  ~ $1\times10^{-3}$  モルの範囲で選ぶことができる。特にアルカリ金属化合物類、アルカリ土類化合物類では、通常は芳香族ジヒドロキシ化合物類1モルに対して、 $1\times10^{-9}$  ~ $1\times10^{-4}$  モル、好ましくは $1\times10^{-8}$  ~ $1\times10^{-5}$  モルの範囲で選ばれる。塩基性ホウ素化合物類、塩基性リン化合物類、塩基性アンモニウム化合物類またはアミン系化合物類などの塩基性化合物類では、芳香族ジヒドロキシ化合物類1モルに対して $1\times10^{-9}$  ~ $1\times10^{-3}$  モル、好ましくは $1\times10^{-9}$  ~ $1\times10^{-4}$  モルの範囲で選ばれる。

【0034】触媒量が上記範囲より少ない場合には、所定の分子量、所望の末端水酸基量を有する芳香族ポリカーポネート樹脂(a)を製造するのに必要な重合活性が得られず、上記範囲より多い場合は、後記する環状オリゴ 30マー量の増加、ポリマー色調の悪化、耐熱性の低下、耐加水分解性の低下や、ゲルの発生による異物量が増大するなど、好ましくない。

【0035】芳香族ポリカーボネート樹脂(a)の分子量は、粘度平均分子量(Mv)で20,000~50,00の範囲が好ましい。20,000未満では芳香族ポリカーボネート樹脂の機械的強度、さらにはレンズ成形後の耐衝撃性が低下するため、好ましくない。また、50,000以上では溶融粘度が高くなり過ぎて成形性に問題がある。上記範囲で好ましい粘度平均分子量は20,000~40,000であり、中でも特に好ましくは21,000~30,000である。なお、本発明において粘度平均分子量(Mv)は、塩化メチレンを溶媒とし、ウベローデ粘度計によって25℃の温度で極限粘度 [n] を測定し、次式、すなわち、

[ $\eta$ ] = 1. 2 3×10<sup>-4</sup> × (Mv)  $^{0.83}$ 、により算出した。

【0036】 芳香族ポリカーボネート樹脂(a)の末端水酸基濃度は、300~2,000ppmの範囲が好ましく、さらに好ましくは350~1000ppm、特に好ま

しくは400~800ppmの範囲である。

【0037】本発明において芳香族ポリカーボネート樹脂(a)の末端水酸基濃度(ppm)は、Macromol. Chem. 88 21 5(1965)に記載されている、四塩化チタンと酢酸を用いる比色定量法により測定することができ、ピスフェノールAを基準物質として次式、すなわち、末端水酸基濃度(ppm)=芳香族ポリカーボネート樹脂中の末端水酸基量(μmol/g)×17、で算出することができる。

【0038】上記の特性を有する芳香族ポリカーボネート樹脂(a)は、前記芳香族ジヒドロキシ化合物類と、前記炭酸結合を導入し得る化合物類とを選び、通常は上記エステル交換触媒を使用して製造される。エステル交換反応を行う際には、140~320℃の温度範囲、圧力は常圧または減圧が選ばれ、芳香族ヒドロキシ化合物などの副生成物を除去しながら、溶融重縮合反応を行う方法が挙げられる。

【0039】溶融重縮合反応は、バッチ式または連続的に行うことができるが、製品の安定性などの観点から連続式で行うことが好ましい。反応は通常、温度、圧力条件を変化させた2段以上の多段工程で行われる。各段階の反応温度は、上記範囲内で反応生成物が溶融状態にあれば特に制限はなく、また反応時間は、反応の進行の程度により適宜定められるが、0.1~10時間で選ばれる。具体的には、第1段目の反応は常圧または減圧下で、温度は140~260℃、好ましくは180~240℃で、反応時間は0.1~5時間、好ましくは0.5~3時間反応させる。ついで反応系の減圧度を上げながら反応温度を高め、最終的には2mmHg以下の減圧下、240~320℃の温度で重縮合反応を行う。

【0040】溶融重縮合反応を行う装置には特に制限が なく、槽型、管型または塔型のいずれの型式であっても よく、各種の撹拌翼を備えた竪型重合槽、横型1軸撹拌 翼型または横型2軸撹拌翼型などの重合槽を使用するこ とができる。溶融重縮合反応中の雰囲気は特に制限はな いが、反応生成物の品質の観点から、窒素ガスなどの不 活性ガス存在下または減圧下で行うのが好ましい。溶融 重縮合反応終了後、製造された芳香族ポリカーボネート 樹脂は通常、ペレットとして回収されるが、その際、生 成した芳香族ポリカーボネート樹脂中に残存するモノマ 40 一や副生物などの低分子量成分を除去するために、ベン ト式押出機で溶融混練しつつ強制的に揮発させて除去で きる。芳香族ポリカーボネート樹脂(a)中の残存モノマ ーとしては、芳香族ジヒドロキシ化合物類、炭酸ジエス テル類、これらの重縮合反応時の副生物および末端停止 剤であるモノヒドロキシ化合物類が挙げられる。

【0041】芳香族ポリカーボネート樹脂(a)中に含まれるこれら残存モノマーは、合計量500ppm以下とする。残存モノマーが500ppmを超えると、接合部の接着強度が低下するので好ましくない。芳香族ポリカーボ50ネート樹脂(a)中の残存モノマー量は、300ppm以下

がより好ましい。さらに、各残存モノマーの残存畳としては、モノヒドロキシ化合物類が100ppm以下、芳香族ジヒドロキシ化合物類が100ppm以下、炭酸ジエステル類が300ppm以下であることが好ましい。

【0042】溶融重縮合を行う際に触媒、特にアルカリ金属化合物類触媒を用いた場合には、エステル交換法ポリカーボネート中の残存触媒を、失活剤によって中和するのが好ましい。残存触媒を中和する失活剤としては、例えばイオウ含有酸性化合物類またはそれより形成される誘導体類が挙げられる。失活剤の使用量は、触媒のア 10ルカリ金属化合物類の量に対して0.5~10当量の範囲が好ましく、特に好ましくは1~5当量の範囲である。生成する芳香族ポリカーボネート樹脂を基準とする場合には、通常1~100ppmの範囲であり、特に好ましくは1~20ppmである。

【0043】イオウ含有酸性化合物類またはそれより形成される誘導体類の例としては、スルホン酸、スルフィン酸、硫酸またはそれらのエステル類であり、具体的にはジメチル硫酸、ジエチル硫酸、p-トルエンスルホン酸、そのメチル、エチル、ブチル、オクチルおよびフェ 20 ニルエステル類、ベンゼンスルホン酸、そのメチル、エチル、ブチル、オクチルとびドデシルエステル類、ベンゼンスルフィン酸、トルエンスルフィン酸、ナフタレンスルホン酸などが挙げられる。これらの化合物のうち、p-トルエンスルホン酸のエステルまたはベンゼンスルホン酸のエステル類が好ましく、これらの化合物は1種、または2種以上を併用することができ

る。

【0044】上記失活剤を生成した芳香族ポリカーボネート樹脂(a)へ添加する方法は、特に限定されるものではなく、従来から知られている方法によることができる。例えば、上記の失活剤を直接または希釈剤で希釈して、溶融または固体状態にある生成した芳香族ポリカーボネート樹脂に添加し、混合する方法によることができる。具体的には重縮合反応器、反応器からの樹脂移送ライン、または押出機で溶融混練する際のいずれかで失活剤を添加することにより、芳香族ポリカーボネート樹脂に混合することができる。また、ミキサーなどで芳香族ポリカーボネート樹脂のペレット、フレーク、粉末などに失活剤を混合した後、押出機によって溶融混練する方法であってもよい。

【0045】なお、本発明においては、ポリカーボネートに紫外線吸収剤、離型剤、着色剤等の各種添加剤を配合することもでき、ポリカーボネートの製造途中、又はペレット製造の前にこれらの添加剤を添加する場合もあり、一般にそれらの添加剤を含んだものを「ポリカーボネート」と称する場合があるが、本発明で規定する上記関係式の値は、これらの添加剤を全く含まないポリカーボネートについて求められるものである。

【0046】本発明に用いられる紫外線吸収剤(b)は、下記構造式(1)に示されるベンゾトリアゾリルフェノール基を分子中に2個有する構造のものである。 【0047】

【化11】

【0048】この紫外線吸収剤を用いることにより、成形性を阻害することなく、かつ透明性を損なうことなく、成形加工時において、紫外線吸収剤の昇華による金型汚染性を抑制することができる組成物を得ることができる。上記構造式を有する紫外線吸収剤の市販品としては、例えば、旭電化工業(株)製「LA-31」(商品名)が挙げられる。

【0049】本発明に用いられる紫外線吸収剤(b)の配合量としては、芳香族ポリカーボネート樹脂(a)100重量部に対して $0.05\sim1$ 重量部であり、好ましくは $0.06\sim0.7$ 重量部であり、さらに好ましくは $0.07\sim0.4$ 重量部である。

【0050】次に本発明において必須成分として用いられる亜リン酸エステル系安定剤(c)(以下、単に「リン系安定剤」ということがある)としては、種々のものが使用し得るが、耐加水分解性が要求される組成物については、ペンタエリスリトール構造を有する亜リン酸エステル系安定剤の使用は、プレッシャークッカー試験(120℃,100%RH,5hr)後に、成形品が白濁する虞があり好ましくない。本発明において用いられる亜リン酸エステル系安定剤(c)としては、下記一般式(2)および/または下記一般式(3)に示される構造を有する亜リン酸エステル系安定剤が好ましいものとして用いられる。

[0051] 【化12】

$$P - (OR^1)_3$$
 (2)

(R¹は、置換基を有してもよい炭素数1~20の脂肪 族炭化水素基、脂環族炭化水素基または芳香族炭化水素 基を表す)

[0052]

【化13】

$$(R^2)_m$$
 $CH_2$ 
 $P-O-R^4$ 
 $(R^3)_n$ 

 $(R^{1} \sim R^{4}$ は、それぞれ置換基を有してもよい炭素数  $1 \sim 20$  の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基または芳香族炭化水素基を表し、m及び n は、それぞれ  $0 \sim 4$  の整数を表す。)

【0053】上記一般式(2)または(3)の構造を有する亜リン酸エステル系安定剤としては、例えば、トリス(ノニルフェニル)ホスファイト、トリフェニルホスファイト、トリス(2,4-ジーtertーブチルフェニル)ホスファイト、2,2-メチレンピス(4,6-ジーtertーブチルフェニル)ホスファイト及びトリス(ブチルフェニル)ホスファイトなどがあげられる。上記亜リン酸エステル系安定剤のうち、トリス(2,4-ジーtertーブチルフェニル)ホスファイト、2,2-メチレンピス(4,6-ジーtertーブチルフェニル)オクチルホスファイトが好ましい。

【0054】本発明において、亜リン酸エステル系安定剤(c)の配合量としては、芳香族ポリカーボネート樹脂(a)100重量部に対して0.01~2重量部である。配合量が0.01重量部より少ないと、安定剤とし40ての効果が不十分であり、一方、2重量部を超えて添加してもそれ以上の安定剤としての効果は得られない。亜リン酸エステル系安定剤の配合量は、0.02~1重量部が好ましい。

【0055】上記リン系安定剤を用いることにより耐候性、耐衝撃性、透明性、色調安定性に優れた芳香族ポリカーボネート樹脂組成物が得られるが、このリン系安定剤に加えて、さらにフェノール系抗酸化剤を配合することにより、さらなる耐候性、色調安定性が優れた芳香族ポリカーボネート樹脂組成物を得ることができる。

14 【0056】本発明において使用されるフェノール系抗 酸化剤(d)としては、特に制限はないがヒンダードフ エノール系が好適に用いられる。代表的な例としてはペ ンタエリスリトールテトラキス[3-(3,5-ジ-t ertープチルー4ーヒドロキシフェニル) プロピオネ ート]、オクタデシル-3-(3,5-ジ-tert-ブチルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート、チ オジエチレンピス [3-(3,5-ジーtert-ブチ  $\mathcal{N}-4-$ ヒドロキシフェニル)プロピオネート]、 $\mathbb{N}$ 、 10 N'-ヘキサン-1, 6-ジイルビス[3-(3,5-ジーtertープチルー4-ヒドロキシフェニルプロピ オナミド]、2、4-ジメチル-6-(1-メチルペン タデシル)フェノール、ジエチル [ [3,5-ビス (1, 1-ジメチルエチル) -4-ヒドロキシフェニ ル] メチル] ホスフォエート、3, 3', 3", 5, 5', 5"-ヘキサーtert-プチルーa, a', a"-(メシチレン-2, 4, 6-トリイル) トリーロークレ ゾール、4,6-ピス(オクチルチオメチル)-0-ク レゾール、エチレンビス(オキシエチレン)ビス[3-(5-tertープチルー4-ヒドロキシーm-トリ ル)プロピオネート]、ヘキサメチレンピス[3-(3, 5-ジーtert-プチル-4-ヒドロキシフェ ニル) プロピオネート]、1,3,5-トリス(3,5 ージーtertープチルー4ーヒドロキシベンジル) -1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6 (1H, 3H, 5 H) -トリオン、2, 6-ジ-tert-プチル-4-(4,6-ピス(オクチルチオ)-1,3,5-トリア ジン-2-イルアミノ)フェノール等が挙げられる。上 記のうちで、特にペンタエリスリトールテトラキス[3  $30 - (3, 5 - \vec{y} - t e r t - \vec{J} + \vec{J}$ ェニル)プロピオネート]、オクタデシル-3-(3. 5-ジーtert-プチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオネートが好ましい。これらのフェノール系抗酸 化剤は、チバ・スペシャルテイ・ケミカルズ社より商品 名「イルガノックス1010」及び「イルガノックス1

【0057】上記フェノール系抗酸化剤(d)の配合量としては、(a)芳香族ポリカーボネート樹脂100重量部に対して0.01~2重量部である。配合量が0.01重量部より少ないと、抗酸化剤としての効果が不十分であり、一方2重量部を超えて添加してもそれ以上の抗酸化剤としての効果は得られない。フェノール系抗酸化剤の配合量は上記範囲の中では、0.02~1重量部が好ましい。

076」として市販されており、容易に入手することが

【0058】本発明においては、さらに下記構造式 (4)または(5)で表される講造を有するベンゾフラ ノー2ーオン型化合物(e)を使用することができる。 【0059】

50 【化14】

できる。

H<sub>3</sub>C CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub> (4)

[0060] 【化15】

【0061】上記ベンゾフラノ-2-オン型化合物は、 ポリマー中のアルキルラジカルを捕捉し、自動酸化反応 を抑制する効果を有しており、かつ、成形加工時に黄変 を抑える効果を有する特殊な化合物である。このベンゾ フラノ-2-オン型化合物を、亜リン酸エステル系安定 剤及びフェノール系抗酸化剤と併用することにより、大 幅な加工安定性を改善することができる。本発明におい ては、上記構造式(4) または(5) で表される2種の 30 混合物であってもよい。このようなペンゾフラノー2-オン型化合物はチバ・スペシャリティー・ケミカルズ社 から商品名「HP-136」として市販されている。亜 リン酸エステル系安定剤及びフェノール系抗酸化剤とを 組合わせたものとして、チバ・スペシャリティー・ケミ カルズ社から商品名「イルガノックスHP2215」、 「イルガノックスHP2225」、「イルガノックスH P2251」、「イルガノックスHP2921」、ある いは「イルガノックスHP2411」として市販されて おり入手が容易である。

【0062】ベンゾフラノー2ーオン型化合物(e)の配合量としては、芳香族ポリカーボネート樹脂(a)100重量部に対して、0.003~1重量部である。0.003重量部より少ない場合には、ポリマー中のアルキルラジカルを捕捉する効果、自動酸化反応を抑制する効果、かつ、成形加工時に黄変を抑える効果が不十分であり、1重量部を超えた量を添加しても、それ以上の上記に記した効果は得られない。ベンゾフラノー2ーオン型化合物の配合量は、0.005~0.5重量部が好ましく。またに好ましくけ0.007~0.1重量部で

【0063】本発明のポリカーポネート樹脂組成物の製造方法としては、特に制限はなく、例えば、(a) 芳香族ポリカーボネート樹脂、(b) 紫外線吸収剤、(c) 亜リン酸エステル系安定剤、必要であれば(d) フェノール系抗酸化剤、さらに必要であれば(e) ベンゾフラノー2ーオン型化合物を一括溶融混練する方法、あるいは(a) 芳香族ポリカーボネート樹脂、(b) 紫外線吸収剤、(c) 亜リン酸エステル系安定剤を予め混練後、必要であれば(d) フェノール系抗酸化剤、さらに必要

16

10 必要であれば(d)フェノール系抗酸化剤、さらに必要であれば(e)ベンゾフラノ-2-オン型化合物を配合し、溶融混練する方法などが挙げられる。

【0064】本発明のポリカーボネート樹脂組成物は、 上記の(a)~(e)成分以外に、離型剤、さらに必要 であれば、顔料、染料などの添加剤を配合することがで きる。

【0065】離型剤としては、脂肪族カルボン酸、脂肪族カルボン酸エステル、数平均分子量200~15,000の脂肪族炭化水素化合物、ポリシロキサン系シリコーンオイルから選ばれた少なくとも1種の化合物等芳香族ポリカーボネート樹脂に使用されるものが用いられる。これらの中で、脂肪族カルボン酸、脂肪族カルボン酸エステルから選ばれた少なくとも1種が好ましく用いられる。

【0066】脂肪族カルボン酸としては、飽和又は不飽和の脂肪族モノカルボン酸、ジカルボン酸又はトリカルボン酸を挙げることができる。ここで脂肪族カルボン酸は、脂環式カルボン酸も包含する。このうち好ましい脂肪族カルボン酸は、炭素数6~36のモノ又はジカルボン酸であり、炭素数6~36の脂肪族飽和モノカルボン酸がさらに好ましい。このような脂肪族カルボン酸の人では、パルミチン酸、ステアリン酸、吉草酸、カプロン酸、カプリン酸、ラウリン酸、アラキン酸、ベヘン酸、リグノセリン酸、セロチン酸、メリシン酸、アジトラトリアコンタン酸、モンタン酸、グルタル酸、アジピン酸、アゼライン酸等を挙げることができる。

【0067】脂肪族カルボン酸エステルを構成する脂肪族カルボン酸成分としては、前記脂肪族カルボン酸と同じものが使用できる。一方、脂肪族カルボン酸エステル40を構成するアルコール成分としては、飽和又は不飽和の1価アルコール、飽和又は不飽和の多価アルコール等を挙げることができる。これらのアルコールは、フッ素原子、アリール基等の置換基を有していてもよい。これらのアルコールのうち、炭素数30以下の1価又は多価の飽和アルコールが好ましく、さらに炭素数30以下の脂肪族飽和1価アルコール又は多価アルコールが好ましい。ここで脂肪族アルコールは、脂環式アルコールも包含する。

ン型化合物の配合量は、0.005~0.5重量部が好 【0068】これらのアルコールの具体例としては、オましく、さらに好ましくは0.007~0.1重量部で 50 クタノール、デカノール、ドデカノール、ステアリルア

ルコール、ベヘニルアルコール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、グリセリン、ベンタエリスリトール、2,2-ジヒドロキシペルフルオロプロパノール、ネオペンチレングリコール、ジトリメチロールプロパン、ジペンタエリスリトール等を挙げることができる。これらの脂肪族カルボン酸エステルは、不純物として脂肪族カルボン酸及び/又はアルコールを含有していてもよく、複数の化合物の混合物であってもよい。

【0069】脂肪族カルボン酸エステルの具体例としては、蜜ロウ(ミリシルパルミテートを主成分とする混合物)、ステアリン酸ステアリル、ベヘン酸ベヘニル、ベヘン酸オクチルドデシル、グリセリンモノパルミテート、グリセリンモノステアレート、グリセリントリステアレート、ペンタエリスリトールモノパルミテート、ペンタエリスリトールモノステレート、ペンタエリスリトールシステアレート、ペンタエリスリトールデトラステアレートを挙げることができる。

【0070】該離型剤の配合量は、芳香族ポリカーボネート樹脂100重量部に対して5重量部以下であり、好 20ましくは1重量部以下である。5重量部を超えると耐加水分解性の低下、射出成形時の金型汚染等の問題があ

る。該離型剤は1種でも使用可能であるが、複数併用して使用することもできる。

【0071】また、必要に応じて添加される顔料や染料は、従来から目的に応じて芳香族ポリカーポネート樹脂に適宜使用されるそれ自体公知のものが使用される。

#### [0073]

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明はその要旨を越えない限り、以下の実施例に限定されるものではない。なお、ポリカーボネート以外の原材料と樹脂組成物試験方法を次に示す。

【0074】(1)紫外線吸収剤-1:下記構構造式(1)で表される紫外線吸収剤

[0075]

【化16】

【化17】

(2) 紫外線吸収剤-2:2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-(1,1,3,3,-テトラメチルブチル)フェノール

【0076】(3) リン系安定剤-1:2, 4-ジ-t ert-プチルフェニル) ホスファイト

(4) リン系安定剤 -2:2,2-メチレンピス(4,6 -  $\stackrel{\cdot}{\mathcal{V}}$  - t e r t -  $\stackrel{\cdot}{\mathcal{J}}$  +  $\mu$  +  $\mu$ 

【0077】(5) フェノール系抗酸化剤: ペンタエリスリトールテトラキス[3-(3,5-ジ-tert-プチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオネート]、商品名: IRGANOX1010, チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製

【0078】(6) ベンゾフラノ-2-オン型化合物: 下記構造式(4) で表される化合物、商品名: HP-1 36、チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製 【0079】  $H_3C$   $CH_3$   $CH_3$ 

【0080】試験片の物性評価は次に記載のように行った。

【0081】(A) 曇価(Haze) 及び黄変度(Y I):日本製鋼所製J-50EP成形機を用いて厚さ3 mmのプレートを290℃で通常成形した。得られた成 50 形品(プレート)について、曇価は濁度計NDH-20 (11)

00 (日本電色工業(株)製)で測定し、黄変度は分光 式色彩計SE-2000 (日本電色工業(株)製)で測 定した。

19

【0082】(B)滞留成形後の $\Delta E$ ,  $\Delta YI$ :日本製鋼所製J-50EP成形機を用いて、320C-10分サイクルで厚さ<math>3mmのプレートを成形し、最初の1ショット目と7ショット目の色相を分光式色彩計SE-2000を用いて測定し、 $\Delta E$ ,  $\Delta YI$ を求めた。

【0083】(C) UVカット波長:日本製鋼所製J-50EP成形機を用いて、厚さ2mmのプレートを29 100℃で通常成形した。得られた成形品(プレート)を用いて分光光度計UV-3100PC((株)島津製作所製)を用いて、JIS-K7361 に準拠して測定した。

【0084】(D)金型汚染性:日精樹脂製PS-40 成形機を用い、しずく型金型を用いて、成形温度290 ℃で500ショット連続成形し、終了後金型の付着物の有無について評価を行った。

○:金型の付着物が少ない。△:金型の付着物が多い。 ×:金型の付着物が非常に多い。

【0085】(E) メガネレンズの耐衝撃性試験:レンズ、レンズ枠およびブリッジ部のフロントならびにパッド部が一体に成形されたゴーグル型金型で厚さ2mmのレンズ部を有する保護メガネを成形後、直径6cm、重さ1.05kgの鉄球を1.8mの高さから落下させる方法による落球衝撃試験を行って評価した。

○:面衝撃試験で割れず。×:面衝撃試験で割れ発生。

【0086】(G)ポリカーボネートの粘度平均分子量

(Mv):ウベローデ粘度計を用いて、塩化メチレン中25℃の極限粘度[η]を測定し、次式より粘度平均分子量(Mv)を求めた。 [η]=1.23×10
-4×(Mv)°・83

【0087】(H)ポリカーボネートの末端OH基含有量:四塩化チタン/酢酸法(Makromol.Chem. 88 21 5 (1965)に記載の方法)により比色定量を行った。測定値は、ポリカーボネート重量に対する末端OH基の重量をppm単位で表示した。

【0088】(J)残留モノマー量:カラムにWaters社製のμ-Bondersphereを使用し、溶媒としてアセトニトリルと酢酸水との混合液を使用し、UV検出器を備えた高速液体クロマトグラフによって測定した。

【0089】参考例(芳香族ポリカーボネート樹脂の製造)

ビスフェノールAとジフェニルカーボネートとを原料とし、エステル交換触媒として炭酸セシウムをビスフェノールA1モルに対して0.5×10<sup>-5</sup> モル添加して、エステル交換反応を行い、末端水酸基濃度とモノマー残20 留量の異なる3種類の芳香族ポリカーボネート樹脂(PC-1、PC-2、PC-3)を製造した。得られた3種類の芳香族ポリカーボネート樹脂が溶融状態にある間に、パラトルエンスルフォン酸ブチル(失活剤)を5ppm添加した後、押出機で混練してペレット化した。得られた3種類の芳香族ポリカーボネート樹脂(PC-1、PC-2、PC-3)についての分析値を表1に示す。【0090】

【表1】

	粘度平均	末端水酸基	残役	留モノマー量(ppm)		
	分子量 (Mv)	濃度(ppm)	モノヒト ロウ 化合物	炭酸ジエステル		
PC-1 PC-2 PC-3	22000 22000 22000	440 790 580	58 51 116	223 141 418	24 82 93	

【0091】実施例1~7、比較例1~7

組成物の原料を表2~3に示す配合処方で、タンブラーにて20分混合後、40mm単軸押出機にてシリンダー温度290℃でペレット化し、射出成形機にて、シリンダー温度290℃にて厚さ3mmのプレートを通常成形及び10分間320℃で滞留させて成形し、耐候性及び40

黄変度を評価した。また、上記したゴーグル型金型で厚さ2mmのレンズ部を有する保護メガネを成形後、上記試験法により衝撃試験を行った。評価結果を表2、表3に示す。

[0092]

【表2】

	単位	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	灾施例
		1	2	3	4	5	6	7
PC-1	重量部	100	100	_	100	100	100	100
PC-2		_	-	100	-	-	-	-
紫外線吸収剤-1		0.1	0.3	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1
紫外線吸収剤-2		i – .	-	_	- :	-	-	_
リン系安定剤-1		0.1	0.1	0.1	-	0.1	-	1.0
リン系安定剤-2	·	-	-	-	0.1	-	0.1	_
フェノール系抗酸化剤		-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
ペンプ フラノー 2・オン型化合物		-	-	-	_	_	-	0.01
(3mm 厚)								
初期 Haze	<b>%</b> ∣	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
初期YI値		1.3	2.0	2.1	1.3	1.2	1.2	0.8
320℃滯留成形 (3 mm 厚)								
· ΔΕ		0.20	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.15
ΔŸΙ		0.15	0.20	0.20	0.15	0.12	0.12	0.10
UV カット波長(2mm 厚)	nm	376	384	384	376	376	376	376
<b>金型污染性</b>		0	0	0	0	0	0	0
が 补次 の耐鬱撃性		0	Ö	ō	ō	0	ŏ	ŏ

[0093]

【表3】

	単位	比較例	比較例	比較例	比較例	比較例
		1	2	3	4	5
PC-1	重量部	-	100	100	100	100
PC-3	1	100	<b>!</b> –	-	l –	-
紫外線吸収剤-1		0.1	_	0.1	0.1	
紫外線吸収剤-2		-	0.3	_	-	_
リン系安定剤-1		0.1	0.1	-	_	0.1
リン系安定剤-2	ľ	-	_	_	-	_
フェノール系抗酸化剤		_	-	0.03	_	-
ベンパフラノ - 2 - オン型化合物		_	-	-	-	_
3mm 厚						
初期 Haze	%	0.25	0.17	0.17	0.17	0.17
初期YI值		2.0	1.8	2.2	2.8	1.0
320℃滯留成形(3mm 厚)						
ΔE		0.23	0.7	0.3	0.35	0.14
ΔΥΙ		0.2	0.4	0.25	0.27	0.10
UV カット波長(2mm 厚)	nm	376	378	376	376	300nm 以下
金型污染性		0	Δ	0	0	Ö
メガネレンズの耐衝撃性		×	0	Ŏ	Ö	Ö

# [0094]

【発明の効果】本発明の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物は、紫外線吸収能及び耐候性、金型汚染性、耐加水

分解性に優れ、耐衝撃性、耐熱性、色調安定性、透明性 に優れており、特にメガネレンズ用途等に極めて有用で ある。

# フロントページの続き

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

C 0 8 K 5/524 G 0 2 C 7/02 C 0 8 K 5/524

G 0 2 C 7/02

(72)発明者 山崎 俊彦

神奈川県平塚市東八幡5丁目6番2号 三 菱エンジニアリングプラスチックス株式会 社技術センター内

(72)発明者 岡崎 一雄

神奈川県平塚市東八幡5丁目6番2号 三 菱エンジニアリングプラスチックス株式会 社技術センター内 Fターム(参考) 4F071 AA50 AC11 AC19 AE05 AF23

AF30 AF57 AH19 BA01 BB05

BC07

4J002 CG011 EJ038 EJ068 EL079 EU166 EU188 EW048 EW067

FD037 FD039 FD056 FD078

GP01